

01; 05.3

К ТЕОРИИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛОЯ МЕТАЛЛА, РАСПЛАВЛЕННОГО ЛУЧОМ СВЕТА

И.В. Иоффе, Е.Д. Эйдельман

В ряде опытов (см. [1]) наблюдалась неустойчивость слоя жидкого металла, нагретого световым лучом сверху, что не может быть объяснено обычной конвекцией. В [1] предложен механизм возникновения неустойчивости, связанный с зависимостью коэффициента поверхностного натяжения σ от температуры T (в энергетических единицах). Покажем, что возможна еще одна причина возбуждения неустойчивости, причем градиент температуры в направлении, поперечном слою (ось z), необходимый для возбуждения, не больше найденного в [1]. Качественно появление неустойчивости связано с появлением стационарного (индекс "с") термоэлектрического поля (γ - коэффициент термоэлектродвижущей силы)

$$E_0 = \gamma \nabla T_0. \quad (1)$$

При появлении флюктуации температуры возникает флюктуационное электрическое поле и связанный с полем флюктуационный заряд. Действие стационарного поля на заряд при достаточно большом стационарном градиенте температуры может вызвать неустойчивость. Для ряда других жидкостей эта задача решалась в [2-4]. Ограничимся случаем (d - толщина слоя), когда можно пренебречь зависимостью кинетических коэффициентов от

$$d \left| \frac{dT_0}{dz} \right| \ll T_0. \quad (2)$$

Отметим, что оценка $\frac{dT_0}{dz}$ от плотности потока, приведенная в [1], при указанных в [1] плотностях потока приводит к нарушению (2). Пренебрежем светоэлектрическим полем, т.к. оно меньше термоэлектрического, и диффузионным полем, т.к. дебаевский радиус много меньше толщины слоя. В линейном по флюктуационным величинам (индекс "1") приближении система уравнений, описывающая задачу, имеет вид

$$d\sigma \sigma = 0, \quad d\sigma j_r = 0, \quad (3)$$

$$d\sigma E_1 = 4\pi q_1, \quad j_r = \sigma(E_1 - \gamma \nabla T_1),$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \alpha A \right) T_1 = -\sigma \nabla T_0,$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \gamma A \right) \sigma = -\frac{\nabla P_1}{\rho_0} - g\beta T_1 + \frac{q_1 E_0}{\rho_0}.$$

Здесь β , ν , α - коэффициенты объемного расширения, вязкости, температур проводности; σ - электропроводность, ρ - плотность заряда, g - гравитационное ускорение, P - давление, ρ - плотность, v - скорость, j - плотность тока. Границные условия для температуры и скорость на твердой нижней и свободной верхней границах обычны [5]; кроме того, $j_{z=0} = 0$ при $z = 0$, d . Положим все возмущения $\sim \exp(-i\omega t)$. Возникновение неустойчивости соответствует условию $\operatorname{Im}\omega = 0$. Анализ показывает, что в этом случае $\operatorname{Re}\omega = 0$, т.е. возникает апериодическая неустойчивость.

Поэтому система уравнений (3) сводится к

$$\left[\Delta \pm \frac{g\beta|\nabla T_0|}{\nu\alpha} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) + \frac{(\sigma v T_0)^2}{4\pi\rho_0\nu\alpha} \Delta \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \right] \sigma_z = 0. \quad (4)$$

Наличие силы тяжести при подогреве сверху стабилизирует жидкость, что не учитывалось в [1]. Условие неустойчивости требует

$$|\nabla T_0| > |\nabla T_0''| = \sqrt{4\pi\rho_0\nu\alpha}, \quad (\mu d)^{-1},$$

$$|\nabla T_0| > \rho_0 g \beta d j^{-2} a_2,$$

$$a_{1,2} \approx 3 \div 10.$$

Для дальнейшего необходимо оценить величину j . Экспериментальные значения термоэдс при температуре плавления и выше неизвестны. Известно, однако, что электропроводность и термоэлектрические коэффициенты не изменяются существенно при плавлении твердых тел. В твердых металлах при температуре выше температуры Дебая θ термоэдс определяется эффектом увлечения и равна [6] $j = \frac{a_3}{e} \frac{\theta}{T}$, где $a_3 = 3-10$. Поэтому примем $j = e^{-t}$. При

этом второе из условий (5) слабее. Сравним первое из условий (5) и критический градиент температуры $|\nabla T_0''|$, найденный в [1],

$$\left| \frac{\nabla T_0''}{\nabla T_0} \right| = \left(\frac{\rho_0}{4\pi\nu\alpha} \right)^{1/2} \left| \frac{\partial \ln \alpha}{\partial \ln T} \right|^{-1} \frac{g T_0 d^2}{\alpha}. \quad (6)$$

При условиях опыта это отношение порядка единицы при толщине слоя около 0.1 см. При больших толщинах термоэлектрическая неустойчивость наступает ранее.

Л и т е р а т у р а

- [1] Левченко Е.Б., Черняков А.Л. // ЖЭТФ, 1981. Т. 81. С. 202-209.
- [2] Иоффе И.В., Калинин Н.В., Эйдельман Е.Д. Возможность дорелеевской конвекции в жидких полупроводниках // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2. С. 395-396.
- [3] Иоффе И.В., Эйдельман Е.Д. // Письма в ЖТФ, 1978. Т. 4. С. 193-196.
- [4] Иоффе И.В., Эйдельман Е.Д. // ЖТФ, 1981. Т. 51. С. 1702-1704.

- [5] Гершунин Г.З., Жуковицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972.
- [6] Лифшиц Е.М., Гитаевский Л.П. Физическая кинетика. М.: Наука, 1979.

Ленинградский политехнический
институт им. М.И. Калинина

Поступило в Редакцию
12 января 1988 г.

В окончательной редакции
с 18 августа 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 2

26 января 1989 г.

02; 07

ГЕНЕРАЦИЯ ТРЕТЬЕЙ ГАРМОНИКИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИОННЫХ ПУЧКАХ ГАЛЛИЯ

Р.А. Ганеев, В.В. Горбушин,
И.А. Кулагин, Т. Усманов,
С.Т. Худайберганов

Для создания оптических преобразователей частоты лазерного излучения в коротковолновой области спектра представляет интерес использование ионных сред [1, 2]. Данные среды обладают более высокими порогами оптического пробоя, широкими диапазонами прозрачности по сравнению с кристаллическими нелинейными средами, а также атомарными и молекулярными газообразными средами. Нелинейности ионных сред могут существенно превышать нелинейности атомарных сред из-за возможности достижения резонансных и квазирезонансных условий в более высокочастотных диапазонах. Кроме того, использование ионных пучков позволяет методами электронной оптики формировать оптимальные параметры по плотности и геометрии нелинейной среды.

В настоящей работе впервые исследована генерация гармоник лазерного излучения в ионных пучках, которые создавались жидкокристаллическим источником (ЖМИ) ионов.

Для анализа генерации третьей гармоники (ГТГ) излучения неодимового лазера в ионах Ga^{II} были определены параметры ионной среды, ответственные за процесс преобразования. На основе вычисленных значений матричных элементов оператора дипольного момента были рассчитаны нелинейные восприимчивости третьего порядка, ответственные за ГТГ ($\chi^{(3)}(3\omega)$), а также за самовоздействие основного излучения ($\chi^{(3)}(\omega)$) и за воздействие основного излучения на фазу генерируемой волны ($\chi^{(3)}(3\omega, \omega)$). Значения этих нелинейных восприимчивостей для иона Ga^{II} , находящегося в основном состоянии $4s^2 S$, для длины волны излучения неодимового лазера на фосфатном стекле ($\lambda = 1054$ нм) приведены в таблице.